# This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

า 83

### IID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Number:

JP62090622

tion date:

1987-04-25

r(s):

HACHIMAN AKIHIRO; others: 02

nt(s):

SEIKO EPSON CORP

:ted Patent:

tion Number: JP19850232157 19851017

Number(s):

ssification:

G02F1/133; G09F9/35

ssification:

ents:

#### **Abstract**

)SE:To form a spacer having a uniform size and density by sticking a photosensitive resin on at ie substrate of two sheets of substrates by photolithography.

ITUTION: The upper and lower substrates 2 and 7 are orientated with a rubbing treatment, and embled so as to meet at right angles each other, and then a liquid crystal is poured in a gap n said two substrates. The polarizing plates 1 and 8 are arranged in such a way that the ng axis of the upper polarizing plate 1 and the rubbing axis of the substrate 2, and the polarizing the lower polarizing plate 8 and the rubbing axis of the substrate 7 are parallel with each other ively. The reflecting plate 9 made of aluminium is stuck to the lower part of the polarizing plate 8. ented film 4 is formed on a transparent electrode 3 effected a patterning on the substrate 7 d by patterning the photosensitive resin such as a photoresist on said film 4 by the hography to form a spacer 5. As the spacer 5 made of said photosensitive resin is stuck to the te 7, said spacer is always maintained to a stable without peeling and moving it, even if an I stimulation is added to the spacer.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

公 開

622

') 4月25日

(全3頁)

吐内 **进内** 社内

5 スペーサーは ミにより 基 板 上 と一定に保つこ つきによりゃ てしまったり、 液晶表示体の となって現われ 外的圧力が加わ り基板袋面の透 しまったり、そ になってしまい より液晶による 題があった。 決するもので、

,ていた。

投示装置を 構成

ーな大きさ、密

する 2 枚の悲板の少なくとも一方の苦板上に感光 性樹脂をフォトリソグラフィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴とする。

#### (作用)

第1 図は本発明の液晶表示装置の主要断面図であり、第2 図は下基板 7 の平面図である。

第1 図の如く、下基板 7 上のパターニングされた透明電極 5 の上に配向膜 4 を形成し、その上にフォトレジストのような感光性樹脂をフォトリソグラフィにより第2 図に示すような形状にパターニングし、これをスペーサー 5 として用い液晶表示装置を構成した。

に下偏光板Bの下にはアルミ反射板タを貼り付け 反射型の液晶数示装置を構成した。

上記のように構成された実施例1の液晶設計を ははスペーサー5がフォトリングラフィにより形成されるために、 均一な密度で形成できまたた 高さを 5 μ m 士 Q 2 μ m の均一なものにできために、 全面にわたって均一なセルギャップが得ののにた。 また似々のスペーサー5 は直径10 μ m の スペーサー5 を の版で確認することはできなかった。

またスペーサー5が下基板1(正確にはポリイミドよりなる配向段4)上に接着しているために 液晶要示数僅上面より押圧による外力を加えても スペーサー5の移動が起こらないために、透明電 極5が筋つくこともなく、またセルギャップ dの 減少による姿示の乱れも起こらなかった。

#### 夹施例 2

実施例1に於いて下基板7の配向処理としてラビングの代わりにチョン系のカップリング剤により乗遊配向処理をし、上基板2も同様の処理をし

とも容易にできる。

#### (夹瓜例)

#### 夹筋例1

第1 図は本発明の実施例1の液晶設示装置の定期の実施例1の液晶設示装置の表別であり、上下基板2・7にはガラスを使い、透明電極3はITO(Indium Tin Oxide)を 数者により形成し、それをフォトリングラフィによりが成にその上にボリングを でいまった はいまり 5 μm 士 Q 2 μm の Q 2

上下基板をラピングにより配向処理し、ラピング軸が直交するように上下基板2.7を組み立て、エードモードを示す液晶6を注入し、上偏光板1の偏光軸と上基板2のラピング軸がそれぞれ平行になるよう上下偏光板を第1図の如く配した。更

、 染料を加えたゲストホスト液晶を用いて液晶投 示装置を構成したところ実施例 1 と同様の効果が 得られた。

#### 实施例 5

実施例1に於いて、上下基板2,7にPET(
ポリエチレンテレフタレート)フイルムを用い、
他は実施例1と全く同様な構造でフレキシブルな
液晶要示体を構成したところ、通常の粒子のはら
まきによるフレキシブルな液晶接示体に於いて大
きな問題となっている、表示面の押圧による表示
の乱れがほとんど起こらず、高性能の液晶表示体
が得られた。

またこの場合、上下基板2.7の材料としては P E エフイルム以外に、P E S (ポリエーテルサ ルフオン),P O (ポリカーポネート) P I (ポ リイミド),P M M A (ポリメチルメタクリレー ト),P E (ポリエチレン) その他の遊明性を有 するプラスティクのフィルムは全て使用可能であ ることは当然である。またさらに、偏光板1.8 自体を基板2,7として用いることも可能である

#### 特開昭62-90622(3)

尚、本発明の被晶表示製造のスペーサーの材料としてはフォトレジスト以外に、ゼラチン,感光性ポリイミド,紫外線硬化型アクリル樹脂その他のフォトリングラフィ可能な樹脂は全て使用可能であることは当然である。

またスペーサーを形成する基板は下基板に限ら ず上基板であってもかまわない。

#### 〔 効果〕

以上説明したように本発明によれば、セルギャッとは変決定するスペーサーが移動せず、任涯での密度・高さに形成できるために、均一なセルギャッはが得られ、スペーサーの凝集による光明電極の損傷や・の疎外がなく、押圧による光明電極の損傷やないがでは、高性能・高品位の液晶表示装置を提供することが可能となった。

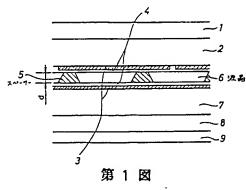
#### 4. 図面の簡単な説明

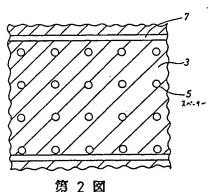
第 1 図は本発明の液晶表示装置の主要断面図。 第 2 図は本発明の液晶表示装置の下差板の平面図 。 第 5 図は従来の液晶表示装置の主要断面図。

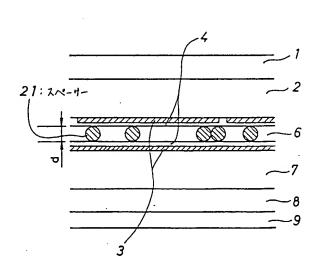
2 … … ... 上基板

5 … … … スペーサー

以 上 出版人 エブソン株式会社 代理人 弁理士 及上 **後**派







第 3 図